# Journal seminar (the first semester) Tunable Continuous-Wave THz generation based photo mixing M2 木村洗仁

# Abstract

The innovation in the field of terahertz advances by the progress of nanotechnology and optical technique. As a new industrial development and technology, the research terahertz is expected very much. In this seminar, I simply introduce terahertz wave, terahertz photonics, and terahertz device. Furthermore, I explain the tunable continuous-wave terahertz generation based photo mixing that I am related to my study theme closely.

# 1. イントロダクション

テラヘルツ波(THz 波:周波数 0.1~10THz,波長:30µm~3mm)は、光波と電波の周波 数境界に位置し、光波と電波の特徴を併せ持つユニークな電磁波として注目されている. 近年、大容量無線通信や高機能センシングいった産業分野での利用が具体化し始め、THz 波に関連した計量標準(周波数,パワー等)の整備が世界的に急がれている.特に、周波 数は電磁波の最も基本的な物理量であり、THz 周波数標準の根幹をなす技術として精密 THz シンセサイザが強く望まれている.これまでにも、2 台の連続発振(CW)近赤外レー ザ光のフォトミキシングにより差周波に相当する波長可変 CW-THz 光源が実現されている が、光周波数の制御を行わないフリーランニング・レーザを用いていたため、発生させた CW-THz 波の周波数確度や安定性は十分とは言えなかった[1].そこで、注目されている技 術として光コムがある.フェムト秒モード同期レーザから発生する光コムの各モードは周 波数だけでなく強度・位相までも安定な信号源である.しかし、モード 1 本当たりの出力 はそのまま利用するには極めて低く、隣のモードとの分離も難しい.そこで、高出力・周 波数可変・単一周波数の CW レーザを光コムのモードに位相同期すれば、マイクロ波原子 時計の不確かさで絶対周波数が付与された THz シンセサイザが実現できる.異なる制御方 法を用いた、光コムを基準とした THz シンセサイザについて 2 本論文を紹介する.

しかし、フェムト秒モード同期レーザ・波長可変 CW レーザと多くの光源が必要となる ため、小型・簡便性といった点において十分とはいえない.近年、半導体量子井戸中に形 成される量子準位(サブバンド)間の光学遷移を利用し、中赤外から THz 領域の広い波長 範囲をカバーする半導体レーザである量子カスケードレーザ(Quantum Cascade Laser; QCL)が登場している[2].THz-QCL は超小型・高効率・安価・高耐久などの性質を兼ね 備え持つ優れたレーザであるが、低温での動作しか実現されていない.そこで、3本目の論 文は2波長発振半導体レーザについて紹介する.1台の半導体レーザとフォトミキサのみの THz 発生は産業応用に適しているといえる.

# 2. 基本技術

2.1 フォトミキサ

フォトミキサによるテラヘルツ波発生の原理を図 1.1 に示す. 異なる波長 $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  ( $\lambda_1$  < $\lambda_2$ )を持つ 2 つのレーザ光を 3dB カプラで混合すると, その差周波である  $1/\lambda_3 = 1/\lambda_1 - 1/\lambda_2$ のビート信号が得られる. 例えば, 波長 1550 nm と波長 1555nm を用いれば, 得られる光ビート信号の周波数はちょうど 0.62THz になる. 光ビート信号を UTC-PD に入射すれば, 光電変換機能により 0.62THz で振動する電流が生じ, アンテナなどを用いて空間に放射することによってテラヘルツ波が発生することになる.



 $(1/\lambda_3) \times 299792458 = 0.62$ THz

図 2.1 フォトミキサによるテラヘルツ波発生の原理

次に、UTC-PD の構造と動作原理について、pin-PD と比較をしつつ説明する(図 1.2) [3]. 従来から受光素子として一般的によく用いられてきたのは p 型にドーピングされた層 (p 層)と、n 型にドーピングされた層(n 層)で光吸収層であるアンドープ層(i 層)を 挟んだ、p·in型フォトダイオード(pin-PD)がある.しかし、その動作速度の高速化には 限界がある.光が pin-PD に入射すると、電子・正孔対が生成され、これがキャリアとなっ て電流が流れる.しかし、正孔は電子に比べて重く移動速度が遅いため、光が高速変調さ れている場合、変調速度が上がるにつれて追随できなくなる.つまり、pin-PD の動作速度 の上限は遅い正孔によって決められているということである.この pin-PD で速度を制限し ている要因を排除し、更なる高速化を可能にする素子として、単一走行キャリアフォトダ イオード(UTC-PD: Uni-Traveling Carrier Photodiode)がある.UTC-PD は、光を吸収 する層とキャリアが走行する層を分け、かつ吸収層を p 型にドーピングすることによって 重く低速な正孔をキャリアとして使わない構造になっている.UTC-PD では、100 GHz 以 上の THz 領域での応用が大いに期待されている.



*引用 NTT 『UTC-PD を用いたテラヘルツフォトミキサモジュールの開発』* 図 2.2 (左) pin-PD のバンド構造 (右) UTC-PD のバンド構造

ー般的に広く用いられている THz 波発生デバイスは,低温成長ガリウムヒ素(LT-GaAs) の膜状に作製した電極を拡張して平面アンテナとすることで THz 周波数の振動電流を自由 空間に取り出す. 表 2.1 に光伝導スイッチ素子の光伝導基板として用いられたことのある半 導体,または利用できる可能性のある半導体の特性を示す.バンドギャップ eV=1.43= 800nm 帯, eV=0.66=1550nm 帯に相当する.よって,1550nm 帯において LT-GaAs の 効率は高くない.

插桁	キャリア寿命	<b>救</b> 勈 庄	比斯拉 Oam	バンドギャッ
1里 決只	イヤリノガ叩	移動及		121779
	ps	$\mathrm{cm}^{2}/\mathrm{V/s}$	(破壊電圧	プ eV
			V/cm)	
半絶縁性 GaAs	数 100	~1000	107	1.43
低温成長 GaAs	0.3	150-200	$10^{6}(5 \times 10^{5})$	"
半絶縁性 InP	数 100	~1000	4x107	1.34
イオン注入	0.1-4	200	> 106	"
InP				
イオン注入	0.6	30		1.1
Si(RD-SOS)				
アモルファス	0.8-20	1	107	"
Si				
MOCVD CdTe	0.5	180		1.49
低温成長	0.4	5		1.45
In0.52Al0.48As				
イオン注入 Ge	0.6	100		0.66
ダイアモンド		1800	106(107)	5.5

引用 『テラヘルツ技術総覧』

表 2.1 各種光伝導体の特性

# 2.2 光コム

フェムト秒モード同期レーザの出力光は、時間領域において極めて安定で高繰り返しの 超短光パルス列を示す一方で、フーリエ変換の関係にある周波数領域においては、多数の 光周波数モード列が等間隔で櫛の歯状に立ち並んで超離散マルチスペクトル構造を示す. これを光コムという[4].モード間隔を frepとし、周波数軸上でコムモードを光周波数領域か ら仮想的にゼロ周波数付近まで伸ばしていくと、端数の周波数成分が存在する.この剰余 周波数成分をキャリア・エンベロップ・オフセット周波数 (fceo) と呼ぶ.光コムの重要な 制御パラメータである frep (アコーディオンのような揺らぎ) と fceo (全体に横ずれ)を安 定化し、「光周波数の物差し」として光コムを用いる.図 2.3 に光コムの概念図を示す.



2.3 FM 分光

図 2.4 に FM 分光の概念図を示す. レーザの中心周波数はわずかな増減を定期的に繰り 返すと考えられる. これを示すのが図 2.4(a)であり,レーザの線幅が吸収の幅よりもかなり 小さくなる. レーザ周波数が吸収線に近づくと,周波数変調により吸収も同時に変調され ることになる. このようにして,レーザ周波数変調がレーザの透過強度にマッピングされ る. つまり, FM (Frequency Modulation)が AM (Amplitude Modulation)になり,レ ーザの FM と吸収の AM の位相関係を示す. 図 2.4(b)および図 2.4(c)で示すように,最大吸 収率のポイント付近では, FM から AM への変換は非常に小さく,中央部分ではゼロにな る. 反対に吸収率のピークでは FM から AM への変換が再び大きくなるが, FM と AM の 間の位相関係が反対になる. このようにして, AM から FM への比率に対するレーザ周波 数を図示し,図 2.4(d)で示す曲線を得ることができる. 最後のポイントは,特定の周波数に おける FM から AM への変換は,その周波数における吸収のスロープ(微分係数)に依存 する.



2.4 FM 分光法概念図

次に, FM 分光とスロープの関係を式にする. レーザ周波数 v が変調振幅 m により周波数  $\Omega$ に変調されるとセルを通る透過強度  $I_T$ は,次の式で表される.

$$I_T(\nu + msin\Omega t) = I_T(\nu) + (msin\Omega t)\frac{dI_T}{d\nu} + \left(\frac{m^2sin^2\Omega t}{2!}\right)\frac{d^2I_T}{d\nu^2} + \left(\frac{m^3sin^3\Omega t}{3!}\right)\frac{d^3I_T}{d\nu^3} + \cdots$$

項ごとにまとめると

$$\begin{split} I_T(\nu + msin\Omega t) &= \left[ I_T(\nu) + \frac{m^2}{4} \frac{d^2 I_T}{d\nu^2} + \cdots \right] + sin\Omega t \left[ m \frac{dI_T}{d\nu} + \frac{m^3}{8} sin^2 \Omega t \frac{d^3 I_T}{d\nu^3} + \cdots \right] \\ &+ \cos 2\Omega t \left[ - \frac{m^2}{4} \frac{d^2 I_T}{d\nu^2} + \cdots \right] + \cdots \end{split}$$

つまり,透過強度には DC 項,  $\Omega$ で振動する項,  $2\Omega$ で振動する項などを含む. たとえばロ ックイン増幅機を使用して位相敏感検出を $\Omega$ で実行した場合, sin  $\Omega$ t 項の係数を抽出でる. 特に,同様に,  $2\Omega$ での検出により第2微分係数が明らかになり,  $3\Omega$ では第3微分係数が 明らかになる. このため, FM 分光は微分分光法と呼ばれることがある. 2.4 DFB レーザ

DFB レーザとは単一波長発振動作可能で温度により波長変化を行うことが出来る. 簡単 ではあるが 1.3µm 帯 DFB レーザの構造を図 2.5 に示す. N 型半導体の山切りカットされて いることがポイントである. N 型半導体の山切りカットされたそれぞれの山にレーザ光が 当たり, 跳ね返る. 山の周期 2 倍の幅(0.4µm)を持つ波長は,進んできた光の波と跳ね 返った光の波が重なりあって,強め合う.(山切りカットは回折格子と同じ働きをする. 半 導体レーザ部品内と空気中とでは,光の屈折率が違うため,波長が 0.4µm だったレーザ光 は,空気中に出ると波長が 1.3µm になる.)山の周期 2 倍の幅(0.4µm)を持つ波長以外の 光は進んできた光と,跳ね返った光の波のタイミングがずれるので,少しずつ打ち消し合 う.また,温度を変化させることにより,N型半導体とP型半導体の境界層(活性層)内 の屈折率がわずかに変化するため,発振波長を変化させることができる.



*引用 富士通研究所 『半導体レーザー 光通信用の半導体レーザー技術』* 図 2.5 1.3µm 帯 DFB レーザの構造

# 3. THz 領域における位相同期可変 CW 発生[5]

3.1 イントロダクション

光へテロダインフォトミキサを用いて,安定化された広範囲可変 CW-THz 発生を実現した.フォトミキサは,フェムト秒チタンサファイアレーザからの安定化光コムに位相同期 された2台の近赤外 CW レーザによって励起される.フォトミキサによって発生した THz 波は導波管型高調波ミキサによって RF 帯にダウンコンバートされ,ヘルツオーダーの測定 限界線幅を観測した.

3.2 2台の波長可変レーザと光コムを用いた THz シンセサイザ

2 台の波長可変レーザと光コムを用いた THz シンセサイザにおいては, frep のみを周波 数標準に位相同期安定化する (図 3.1).



図 3.1 2 台の波長可変レーザと光コムを用いた THz シンセサイザ

波長可変レーザ①を m1番目のコムにロックしたとき、その周波数は

 $f_1 = m_1 \cdot f_{rep} + f_{CEO} + f_{beat1}$ 

となる. 次に波長可変レーザ②を m2番目のコムにロックしたとき, その周波数は

 $f_2 = m_2 \cdot f_{rep} + f_{CEO} + f_{beat2}$ 

となり、波長可変レーザ①と②の差周波がテラヘルツ周波数に相当する.

 $f_{THz} = f_2 - f_1$ 

fCEO の制御は行っていないため、光コムは横ずれをおこしているが、波長可変レーザ①② を同じ光コムにロックすることにより、波長可変レーザ①②と光コムはすべて同じ横ずれ をおこすことになる. つまり、fCEO の揺らぎを打ち消すことが出来る.

3.3 実験装置

図 3.2 (a) に実験装置を示す. 光コム光源としてフェムト秒 Ti:S レーザが用いられて いる. 繰り返し周波数:92.8MHz,中心波長:850nm,スペクトル幅:65nm,出力:400mW である. この光コムにロックする DL1,2 共に中心波長:850nm であり,出力はそれぞれ 100mW,40mW である.それぞれ外部共振器構成になっており,回折格子を調整すること により,波長変化させている.DL1,2は BS (50:50) で Ti:S レーザの光コムに位相同 期される光とテラヘルツ発生用の光に分けられている.W=1/2 波長板,P=偏光子,G=回折 格子である.波長板と偏光子を調節し,PD にそれぞれのビート信号を入射させている.回 折格子はコム1本と DL レーザのみを抜き出すために使われている.更に,DL1とDL2 は高出力入射可能なスパイラル型の LT-GaAs に入射させ差周波によるテラヘルツ発生を行う. 図 3.2 (b) に光コムと LD1, 2 によるテラヘルツ発生概念図を示す. WHM は導波管型高調波ミキサであり,シンセサイザの信号を逓倍し,発生したテラヘルツ波をダウンコンバートし信号を取得する. 図 3.2 (c) は位相同期時の信号が示されている. 両側の大きなスパイクはループフィルタのノイズである.



簡単ではあるが図 3.3 に外部共振器型 LD (ECLD)の原理を示す.外部に回折格子を置き、レーザの1次の回折光を LD 素子に直接戻す Littrow 型と、レーザ光を浅い角度で外部の回折格子に照射させ、回折された1次光をミラーに反射させて LD 素子に間接的に戻す Littman 型の2つがある.前者は共振器長が短く安定したモードを得やすい.一方後者は前者に比べ、レーザ光が回折格子に照射する面積が広いために分解能が高く、波長を変える際に、出力光の出射方向が変化しないという利点がある.



#### 3.4 実験結果

図 3.4 (a) は発生させたテラヘルツ波 (0.303THz, 90GHz, 40GHz) と周波数シンセ サイザ (16.72GHz, 5.6GHz, 5GHz) の高調波 (18 次, 16 次, 8 次) とのビートを観測 している. テラヘルツ周波数は非常に高く,直接観測することが難しいため, RF 帯にダウ ンコンバートすることにより観測する. 図 3.4 (b) は 1.1THz まで発生させ,ボロメータ による検出を行っている. 図 3.4 (c) は 40GHz の信号に位相同期したときの,線幅特性を 示している. 図 3.2 (c) と同じようなデータが得られており,ループフィルタのノイズも 見られる. 図 3.4 (d) は Ti:S レーザの 14 次高調波を変化させたときの,テラヘルツ周波 数の変化を示している. スロープ値に 14 次を掛けた値と,2 台の CW レーザ間のコム本数 が一致していることより,連続的な周波数チューニングを行えていることが分かる.



図 3.4 (a) シンセサイザ高調波とのビート信号 (b) ボロメータによる THz 検出
(c) 40GHz 信号との位相同期時の線幅特性 (d) frep 走査による THz 波チューン

次に,発生した THz 波の線幅特性評価とノイズ評価を行った. その結果を図 3.5 に示す. 0.303THz の線幅を RBW: 1Hz で計測したところ, (a) にしめされたように FWHM は 2Hz となり,非常に狭線幅であることが分かった.また,90GHz では<1Hz であった.中央と 両側のスパイクは繰り返し周波数制御時の Ti:S 共振器内ミラーの機械的な振動ノイズで あると考えている.(b) では 0.303THz,90GHz,40GHz 時における位相ノイズが示され ている.100Hz 帯の位相ノイズはループフィルタのノイズであり,10kHz 帯の位相ノイズ は制御に用いられている水晶振動子のノイズであると考えている.



図 3.5 (a) 0.303THz における測定限界線幅 (b) 位相ノイズ評価

3.5 まとめ

1 台の光コムに 2 台の CW レーザを同期させた THz シンセサイザである. THz 波の出力 は 1nW@0.303THz, 10nW@60GHz, 6nW@40GHz で,最大 1.1THz まで発生可能である. しかし,連続的な可変を行ったとき (*frep*を変化),光コムに位相同期された 2 台の CW レ ーザの光周波数はお互い同様な変化を示し,実際の光周波数変化の大部分が相殺されるた め広範囲な連続可変とはいえない.

# 4. 広範囲連続可変 THz シンセサイザ[6]

4.1 イントロダクション

1本目のTHzシンセサイザは光コムに2台のCWレーザを同期するため、大部分の光周 波数変化が相殺され広範囲な連続的可変とはいえなかった.そこで、先程の手法にもう1 台のCWレーザを用意し、光コムに位相同期せずに波長変化することによって広範囲な連 続可変を実現している.

4.23台の波長可変レーザと光コムを用いた THz シンセサイザ

図 4.1 に今回用いられている THz シンセサイザの概念図を示す. 基本的な概念は図 2.1 と変わらない. 最大の違いは 3 台の波長可変レーザを用いるところである. CW1 と CW2 はそれぞれ光コムにロックするが, CW1 と CW2 の差周波を取るわけではない. 更にもう 一台 CW3 を用意し, 光コムにロックするのではなく, CW2 とロックする. そうすること により, 光コムの *frep*変化量ではなく CW3 の変化量に依存するため, 先程の手法の欠点を 克服し, 広い連続的なチューニングを可能としている.



図 4.1 3 台の CW レーザと光コムによる THz シンセサイザの概念図

4.3 実験装置

光コムとしてエルビウム添加ファイバレーザが用いられている. 繰り返し周波数: 100MHz,中心波長:1570nm,スペクトル幅:60nm,パルス幅:150fsであり,第二高調 波(SHG)による SHG コムを使用している. 波長可変レーザである ECLD1, 2, 3 は中 心波長:780nm,出力:50mW を有しており,電解効果トランジスタ(FET)を備えてお り,速いダイオードカレントの調整を行うことが出来る. 図 4.2 に実験装置を示す.



基本的な構成は図 3.2 とほぼ同じである.最大の違いである 3 台目の CW レーザの制御 に注目し,説明をする.光コムと CW1, CW2 の干渉信号はそれぞれ PD1, PD2 に入射し ている. ここでそれぞれのビート信号を取得し,同じ参照信号を用いて最も近いコムとの ビート信号が同じになるよう制御する. つまり, fPLL1=fPLL2 になるよう制御を行う. 次に, CW2 と CW3 は PD3 に入射されている,この PD3 には光コムは入っていない. fPLL3 を変 化させることにより光コムに依存しない,連続的な変化を可能にしている. そして,CW1 と CW3 をフォトミキサに入射させ,差周波によるテラヘルツ発生を行う. 発生したテラヘ ルツ出力は 0.5THz で 1μW, 1THz で 100nW, 3THz で 80pW となり, 50~375MHz で連 続チューニング可能であった.

#### 4.4 実験結果

発生させたテラヘルツ波を用いてガス分光を行う.クロロメタン(CH3CL)は 50~ 1600GHzに特徴的な吸収スペクトルを有しており,温室効果ガスに寄与している.丁度い いサンプルであるといえる.図 3.3 にクロロメタンの吸収スペクトルを示す.



図 3.3 クロロメタンの吸収スペクトル

セル光路長:65cm, 7.8Pa, 293Kにおける,主量子数: $J = 38 \leftarrow 37$ ,主軸投影: $0 \leq K \leq 4$ をシングルスキャンで取得した.分解能 800kHz で測定時間は5分程度であった.市販されているフーリエ変換型分光器の分解能は 300MHz 程度である.また,JPL データベースの中心周波数との誤差は 100kHz 以内であった.

次に、クロロメタンより複雑なエタノールとメタノールの吸収スペクトルを図 3.4 に示す. 図 3.4 (上) はエタノール (10Pa) とメタノール (5Pa) 混合の吸収を示している. 図 3.4 (中) は FM 変調をし、それぞれの信号を取得している. 黒線:エタノール (5Pa) のみ、 青線:メタノール (5Pa) のみ、赤線:エタノール (7Pa) とメタノール (5Pa) 混合を示 している. グラフの見方として、0 ラインと交差するところに吸収があると考えてよい. 例 えば、1197365MHz 付近には、黒線と赤線が交差しており、つまりはエタノールの吸収の みがあるということである. 図 3.4 (下) は JPL によって表にされている値をプロットし ている. エタノール基底状態を E, メタノール基底状態を M1, M1 と同じ回転遷移であり、 違う捻じれ遷移を持つメタノールを M2, Me3 と Me4 のそれぞれはメタノールのねじれ遷 移を示している. JPL との周波数差は 30kHz 以内であった. 更に JPL に示されていない エタノールの吸収が、1197426.29MHz に得られた.



図 3.4 エタノールとメタノールの吸収スペクトル

4.5 まとめ

光コムに 2 台の波長可変 CW レーザを同期し, さらにコムに同期しない 3 台目の波長可 変 CW レーザを用いて広帯域に連続可変する THz シンセサイザを紹介した. 連続可変量は  $f_{rep}$  の変化なしに~350MHz でる. 周波数ごとの出力は 1 $\mu$ W@0.5THz, 100nW@1THz, 80pW@3THz となっている. また, ガス分光をによる評価を行い, 分解能 800kHz を実現 している. FM 分光法と同時に用いることにより, THz 帯にひしめき合うように存在する 吸収線を区別するための強力なアプリケーションとなるだろう.

5. 小型 CW-THz 波発生用広帯域連続可変 1.55µm デチューン 2 波長発振 LD [7] 5.1 イントロダクション

マイクロ波原子時計による不確かさで絶対周波数が付与された,光コムと2台の波長可変 CW レーザによる差周波発生 CW-THz 波を紹介した.しかし,複数の光源が必要となり, 誰でも簡単に使用できるというわけではない.そこで,超小型な半導体レーザ1台のみで 上記の様な THz シンセサイザを実現できうる技術を紹介する.

#### 5.2 DML の構造

Dual – Mode Laser Diode (DMLD)の構造を図 5.1 に示す. 2 台の DFB レーザを 1 つ の共振器に収めたような構造をしており、中央にフェイズセクションが設けられている. DFB 部の全長は各々300μm、フェイズセクション全長は 50μm である. 6 層の InGaAsP 歪補償多重量子井戸を持ち、全能動素子導波路構造を採用することにより、能動素子と受 動素子の境界面内部反射といった影響を除去し、安定な発振特性を実現している. DFB1、 2 にそれぞれ独立した μ-heater1、2 が取り付けられており、温度を変化させることにより 各々の発振波長を変化させる.



図 5.1 DML 構造

フェイズセクション内に逆方向バイアスをかけることにより,フェイズセクションが過 飽和吸収体の様な働きをする.つまり,強度の強い成分のみが通り抜けることができ,狭 窄化が行われる(図 5.2).そして,DMLの最大の利点は同じ共振器内で発振することによ り,揺らぎ等がすべてキャンセルされる点にある.



# 5.3 DML 特性評価

図 5.3 に μ—heater を変化させたときの波長変化を示す. また, そのときの DFB2 の線 幅評価と相対強度ノイズを示す (図 5.4).



図 5.3 において、µ-heater1 の出力が 0.21W のとき、最少波長差 2.4nm となり 0.3THz に相当する. 逆に最大波長差は µ-heater2 の出力が 0.57W のとき、9.3nm となり 1.15THz に相当する. 動作カレントは各々の DFB レーザ出力のバランスが保たれるよう 16mA~ 30mA で変化させている. 図 5.4 において、線幅 8MHz 程度であり、一般的な市販 DFB レ ーザ程度の線幅が得られている. µ-heater2 のカレントが 40mA 時で、線幅、相対強度ノイ ズ共に著しく変化しているが、光増幅器によって発生した光雑音 (ASE) と考えられる. ASE による影響を受けていない場所では安定な発振が行われている.



次に、図 5.5 に自己相関 THz 波形と図 5.6 にチューニング特性を示す[8].

図 5.5 右上の窓は 315GHz の波形を拡大しており、綺麗な正弦波になっており単一波長

発振していることが分かる. 図 5.6 においても, μ-heater の動作切り替え時以外の変化は 一様であるといえる.

5.4 まとめ

誰でも簡単に THz シンセサイザを使用できるという点からコンパクト・ロバストな THz 光源になりうる DML レーザを紹介した.最大のメリットは,同一共振器から 2 波長発振す るためフォトミキシングする際,偏光・レーザの揺らぎを気にしなくて良いという点が挙 げられる.推定出力は 10nW@0.315THz である.カタログスペック上のチューニング範囲 は 0.3THz~1.15THz である.ただし,温度変化による発振波長変化のため,光コム参照型 THz シンセサイザと比べ連続的な可変は難しいと言える.

6. まとめ

1本目の論文では、1台の光コムに2台のCWレーザを同期させたTHzシンセサイザを 紹介した.しかし、2台の波長可変CWレーザを光コムに同期するため、実際の光周波数 変化の大部分が相殺され広範囲な連続可変を実現出来ていなかった.

そこで、2本目の論文で、光コムに2台の波長可変 CW レーザを同期し、さらに光コム に同期しない3台目の波長可変 CW レーザを用いて広帯域に連続可変する THz シンセサイ ザを紹介した.連続可変量は frepの変化なしに~350MHz 可能となった.また、ガス分光に よる評価を行い、分解能 800kHz を実現しており、THz 計測における強力なアプリケーシ ョンとなるだろう.

しかし,産業応用を目的とした場合,更にコンパクト・ロバストな THz 光源が求められる.そこで、3本目の論文で DMLD を紹介した.同一共振器から2波長発振するという大きなメリットを利用し超小型 THz シンセサイザを実現した.チューニング範囲は 0.3THz ~1.15THz であるが、温度変化による発振波長変化のため光コム参照型 THz シンセサイザ と比べ連続的な可変は難しいと言える.以上を表 6.1 にまとめる.

	チューニングレンジ	広帯域連続可変	利便性
光コムと	$\bigcirc$	×	×
2 台の ECLD	THz 発生素子限界	光コム依存	計3台の光源
光コムと	$\bigcirc$	0	×
3 台の ECLD	THz 発生素子限界	3 台目の ECLD 依存	計4台の光源
DMLD	0	×	$\bigcirc$
DWLD	構造依存	温度による段階的可変	半導体レーザのみ

# 参考文献

[1] T. Nagatsuma et al., "High-power RF photodiodes and their applications," Laser, Photon. Rev. 3, 123-137 (2009). [2]M. Beck, D.Hofstetter, T.Aellen, J.Faist, U.Oesterle, M.Ilegems, E.Gini and H.Melchior, Science 295, 301 (2002).

[3] T. Ishibashi and H. Ito :"Uni-traveling-carrier photodiodes,"Tech. Dig. Ultrafast Electronics and Optoelectronics, pp.83-87, (1997).

[4] Jun Ye and Steven T. Cundiff, "FEMTOSECOND OPTICAL FREQUENCY COMB TECHNOLOGY", Springer (2004)

[5] Qudsia Quraishi, Martin Griebel, Thomas Kleine-Ostmann, and Rudolf Bratschitsch, "Generation of phase-locked and tunable continuous-wave radiation in the terahertz regime" Optics Letters, Vol. 30, Issue 23, pp. 3231-3233 (2005)

[6] F. Hindle, G. Mouret, S. Eliet, M. Guinet, A. Cuisset, R. Bocquet,

T. Yasui, and D. Rovera, "Widely tunable THz synthesizer" Applied Physics B, Volume 104, Issue 4, pp. 763-768 (2011)

[7]Namje Kim, Young Ahn Leem, Hyunsung Ko, Min Yong Jeon, Chul Wook Lee, Sang-Pil Han, Donghun Lee, and Kyung Hyun Park, "Widely Tunable 1.55- $\mu$  m Detuned Dual-Mode Laser. Diode for Compact Continuous-Wave THz Emitter" ETRI Journal, Volume 33, Number 5, pp. 810-813 (2011)

[8] Namje Kim et al., Optics Express, Vol.19, No.16, pp 15397-15403 (2011)